EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 04155854

PUBLICATION DATE

: 28-05-92

APPLICATION DATE

: 19-10-90

APPLICATION NUMBER

02280925

APPLICANT: HITACHI VLSI ENG CORP:

INVENTOR: OTSUKA KANJI;

INT.CL.

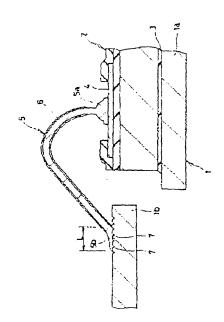
: H01L 23/50 H01L 21/60

TITLE

: SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT DEVICE AND LEAD FRAME

THEREFOR



ABSTRACT: PURPOSE: To enhance the bonding of a bonding wire to an external lead-out terminal in strength so as to improve a semiconductor integrated circuit device in reliability by a method wherein a bonding pad is electrically connected to the external lead-out terminal with a bonding wire, and a groove is provided to the wire bonded face of an external lead-out terminal.

> CONSTITUTION: One end of a bonding wire 5 is bonded to a bonding pad 4 with a ball bonding 5a. The other end of the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b of a lead frame 1 with a wedge bonding 5b. The bonding pad 4 is electrically connected with the inner lead 1b with the bonding wire 5. Grooves 7 are provided to the wire bonded face of the inner lead 1b. The wire bonded face is enhanced in effective bonding face, and the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b through a wedge bonding method, whereby the bonding of the bonding wire 5 to the inner lead 1b can be enhanced in strength.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-155854

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 H 01 L 23/50 S 8418-4M 21/60 3 0 1 B 6918-4M 3 0 1 M 6918-4M **國公開** 平成 4 年(1992) 5 月28日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

の発明の名称 半導体集積回路装置およびそれに用いるリードフレーム

②特 願 平2-280925

②出 願 平2(1990)10月19日

@発 明 者 赤 崎 博 東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ

ス・アイ・エンジニアリング株式会社内

@発 明 者 大 塚 寛 治 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

②出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑦出 顧 人 日立超エル・エス・・ 東京都小平市上水本町5丁目20番1号

アイ・エンジニアリン グ株式会社

⑩代 理 人 弁理士 简井 大和

明相書

1 発明の名称

半導体業務回路装置およびそれに用いるリード フレーム

2. 特許請求の範囲

- 1 半導体チップに形成されたポンディングパッドと、外部引出用端子とがポンディングワイヤによって電気的に接続されてなる半導体集積回路装置であって、前記外部引出用端子のワイヤ接合面に溝を設けたことを特徴とする半導体集積回路装置。
- 2. 前記ポンディングワイヤはその表面に絶縁は が被覆された被覆ワイヤであることを特徴とす る第求項1記載の半導体集積回路装置。
- 3. 前配外部引出用端子であるインナーリードの フィヤ接合面に庸を設けたことを特徴とする請求項1または2配載の半導体集積回路装置に用いるリードフレーム。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体集構回路装置技術に関し、特に、ワイヤポンディング方式の半導体集積回路装置に適用して有効な技術に関するものである。 (従来の技術)

ワイヤボンディング方式は、半導体チップのボンディングパッドと、パッケージまたはリードフレームの外部引出用電子とを金(Au)またはアルミニウム(Ae)等からなるボンディングワイヤによって電気的に接続し、半導体チップに形成された半導体製器回路素子の電極を外部に引き出す技術である。

ワイヤボンディング方式については、例えば総研出版数、1985年6月1日発行、「超LSIテクノロジー」P594~P597に起載があり、この文献には、ボール・ウェッジボンディングは、ギール・ウェッジボンディングは、半導体チップのポンティングにはボールボンディングを行い、パッケージまたはリードフレームの外部引出用端子にはウェッジボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボングを行う

マングは、ボンティングは、ボンディングは、ボンディングにない。 またに アンカー かった 一般 できる をおいま かった 一般 できる をおいま ない かった できる できる できる できる できる できる できる がい アンジャン はい アンジャン から はい アンジャン できる できる できる できる かい アンド とし アンド といい アンド アンド にいい アンド

(発明が解決しようとする課題)

ところが、上記従来のワイヤボンディング技術においては、以下の問題があることを本発明者は 見出した。

すなわち、従来は、ポンディングワイヤと外部 引出用場子との接合強度が、ポンディングワイヤ とポンディングパッドとの接合強度よりも弱い点 について花分な配慮かなされておらず、ホンディ

酸は、明細書の記述および番付図面から明らかに なるであろう。

〔課題を解決するための手段〕

本庭において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりてある。

すなわち、請求項1記載の発明は、半導体チャプに形成されたボンディングパッドと、外部引出用端子とがボンディングワイヤによって電気的に接続されてなる半導体業務回路装置であって、前記外部引出用端子のワイヤ接合面に溝を設けた半導体集積回路装置構造とするものである。

(作用)

上記した請求項1記載の発明によれば、外部引出用電子におけるワイヤ接合面の実効接合面積が構により増大するので、ポンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させることができる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用端子と をウェッジボンディングにより接合する場合、例 ングワイヤと外部引出用電子との接合強度不足に 起因して半導体業種回路装置の信頼性が低下する 問題かあった。

特に、ボンディングワイヤの表面に絶縁体を被置した被覆ワイヤにおいては、ボンディング中に熱分解された被覆絶縁体の成分がボンディングワイヤの接合面面に巻き込まれる現象を避けることかできず、ボンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度が不足し、半導体集積回路装置の危頼性が低下する問題かあった。

本発明は上記鉄圏に着目してなされたものであり、その目的は、ホンディングワイヤと外部引出用程子との接合強度を向上させ、半導体製作回路装置の賃頼性を向上させることのできる技術を収供することにある。

本発明の他の目的は、被覆ワイヤと外部引出用 端子との複合後度を向上させ、被覆ワイヤを育す る半準体集機回路装置の信頼性を向上させること のできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

えば 外部引出用端子の機を超音級振動 方向に直交またはそれに近い方向に延在させることにより、抜ウェッジボンディングに懸し、 ボンディングワイヤの接合面に被着した異物や残留 被實材等 かぽにより機械的に研削されるので、 ボンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させることかできる。

(実施例)

第1回は本発明の一実施例である半導体集機同路装置の要部断面図、第2回は第1回に示した半導体集後回路装置を構成するインナーリードの要部拡大平面図、第4回はインナーリードに形成された常の断面形状例を示すインナーリードの要部拡大断面図、第5回はインナーリードの要部拡大所面図である。

本実施例の半導体集積回路装置は、被覆ワイヤボンディング方式の半導体集積回路装置である。

第1回に示すように、リードフレーム1のダイパッド1a上には、半導体チップ2がチップ接合部3により接合されている。リードフレーム1は42アロイ等からなり、チップ接合部3は銀(Ag)入りエポキシ樹脂等からなる。

半導体チップ2は、例えば単結晶シリコン(Si)からなり、その主面側には論理回路あるいは 半導体メモリ等を構成するための所定の半導体集 機回路業子が形成されている。

また、半導体チップ2の主面上には、半導体製機回路素子の電極を引き出すためのポンディングパッド4が形成されている。ポンディングパッド4は、例えばAl-Si合金またはAl-Si-Cu合金からなり、半導体チップ2の外層辺に沿って複数配置されている。

ボンディングパッド 4 には、ボンディングワイヤ 5 の一端が、第一ボンディングであるボールボンディング部 5 a によって複合されている。また、ボンディングワイヤ 5 の他端は、第二ボンディングであるウェッジボンディング部 5 b によってリ

ードフレーム 1 のインナーリード (外部引出用電子) 1 5 に接合されている。すなわら、本実施例の半導体果権回路装置は、ボンディングパット 4 とインナーリード 1 b とかホンディングワイヤ 5 によって電気的に接続された構造となってる。

ホールボンディング部 5 a は、例えば水素トーチまたは電気トーチによりボンディングワイヤ 5 の一端にボールを形成した後、そのボールをホンディングパッド 4 に押し付けてボンディングワイヤ 5 とボンディングパッド 4 とを接合して形成された部分である。

また、ウェッジボンディング部 5 とは、例えば 超音波振動エネルギーおよび熱エネルギーにより ボンディングワイヤ 5 とボンディングパッド 4 と を接合して形成された部分である。 ウェッジボン ディング部 5 との長さしは、例えば 8 0 μ m 程度、 幅は、例えば 7 0 μ m 程度である。

ボンディングワイヤ5は、AuあるいはAL等からなり、その表面にはボリウレタン樹脂あるいはボリイミド樹脂等からなる絶縁体もか数覆され

ている。なお、ボンディングワイヤ5の直径は、例えば30μm程度である。また、インナーリード16の幅は、例えば90μm程度、厚さは、例えば150μm程度である。

ところで、本実施例の半導体集積回路を置にに複数のようで、大力・リードートのフィヤを全面に発行されている。するかフィヤを設けられている。するのフィヤを設けたことにより、大力・そのでは、インナーリードートとの接合で、ボウィングワイヤをとインナーリードートとの接合は、インナーリードートとの接合は、インナーリードートとの接合は、ボウィングワイヤをとインナーリードートとの接合をできるようになっている。

薄7の断面形状、平面形状をそれぞれ第2図、第3図に示す。第2図に示すように、濃7は、例えば断面V字状に形成されている。膚7の幅は、例えば5μm程度であり、深さは、例えば5μm以下である。ただし、膚7の断面形状は、V字状に限定されるものではなく種々変更可能であり、

例えば事く区に示すように、じ字状としても良い。

また、本実施例において薄7は、ウェッジホン。 ディングの際の超音波振動方向と截交またはそれ に近い方向に延在するように設けられている。す なわち、本実施例においては、漢7を超音放振動 方向と直交またはそれに近い方向に延在させたこ とにより、ウェッジボンディングに際してポンデ ィングワイヤ5の接合面に被着した異物や残留被 既材等が薄7によって機械的に研削されるように なっている。本実施例において溝りの平面形状は、 第3回に示すように、例えばストライプ状に形成 されている。ところで、ワイヤ接合面において膚 7 の占有面積比率が多過ぎるとかえって接合強度 か低くなる。そこで、一概には規定できないが、 ワイヤ接合面に対する廣下の占有面積 比率は、例 えば50%程度以下、すなわち、平坦 爾城 8の占 有面積比率が少なくとも50%程度以上とするこ とが望ましい。また、#7の平面形状は、ストラ イプ状に限定されるものではなく種々 変更可能で

あり、例えば鮮5回に示すように、メッシュ状と

しても良い。

漢では、半導体チップ2がダイバットしる上に 接合される前に、例えばレーザ加工法、電子ビーム加工法、エッチング加工法あるいはコイニング 法等により形成すれば良い。

このように本実施例によれば、以下の効果を得ることが可能となる。

(I)、インナーリード1 bのワイヤ接合面に覆7を設けたことにより、該ワイヤ接合面の実効接合面積を増大させることができるので、ボンディングワイヤ5 とインナーリード1 b との接合強度を向上させることが可能となる。

(2)、 属 7 の延在方向を超音被優勤方向と成交またはそれに近い方向としたことにより、 ボンディング フィヤ 5 とインナーリード 1 b とをウェッジ インディングにより接合する際、 ボンディング 5 の接合面に被着した異物や残留被更材等 か渡 7 によって 機械的に研削され、 ボンディング 7 を合面に複合することができるので、 ボンディング 7 面に複合することができるので、 ボンディング 7

イヤ5とインナーリード16との接合強度を向上させることが可能となる。

(3)、上記(1)、(2)により、被覆ワイヤボンディング 方式の半導体集階回路装置における歩溜りおよび 信頼性を大幅に向上させることが可能となる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々変更可能であることはいうまでもない。

例えば前記実施例においては、半導体チップを リードフレームのダイパッド上に実装する半導体 集機回路装置に本発明を適用した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば半導体チップをパッケージ基板や配線基板のダイパッド上に実装する半導体集機回路装置に本発明を適用しても良い。この場合、パッケージ基板や配線基板等に設けられた外部引出用端子のワイト接合面に層を設ける。

また、前記実施例においては、ポンディングワ

イヤとポンディングパッドとをボールボンディングにより接合した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えばボンディングワイヤとホンディングパッドとをウェッジポンディングにより接合しても良い。

また、前起実施例においては、ポンディングワイヤを被便ワイヤとしたが、これに限定されるものではなく、通常のポンディングワイヤでも良い。 (発明の効果)

本類において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

すなわち、請求項1記載の発明によれば、外部引出用端子のワイヤ接合面の実効接合面膜が構により増大し、ポンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させることができるので、 半導体集積回路装置の信頼性を向上させることが可能となる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用端子と をウェップポンディングにより接合する場合、例 えば外部引出用端子の膚を超音放振動方向に盛安 またはそれに近い方向に延在させることにより、 すつエッジボンディングに際し、ボンディングワ イヤの接合面に被着した異物や残留を関材等が遅 により機械的に研削され、ボンディングワウス には面で接合ができるので、ボンディングワウスで と外部引出用端子との接合弦ど呼ばれるとなる ができ、被置ワイヤを育する半導体となる。 の信頼性を向上させることが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第:図は本発明の一実施例である半導体集積回 路装置の要部断面図、

第2 pp は第1回に示した半導体 集積回路装置を 構成するインナーリードの要部拡大断面図、

第3日は第2回に示したインナーリード先端の 要部拡大平面図、

第4図は本発明の他の実施例である半導体築街 回路装置を構成するインナーリードの竪部拡大断 面図、

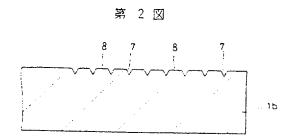
第5図は本発明の他の実施例である半導体製度

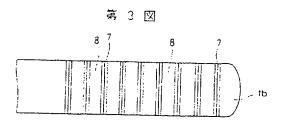
持期平4-155854(5)

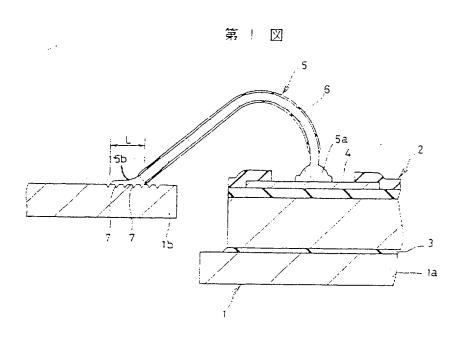
回路装置を構成するインテーリードの要部拡大平 面密である。

1・・・リードフレーム、1 a・・・ダイバッ ド、16・・・インナーリード(外部引出用端子 2・・・半導体チップ、3・・・チップ接合 部、4・・・ボンディングパッド、5・・・ボン ティングワイヤ、5a・・・ボールボンディング 部、 5 b・・・ウェッジボンディング部、 5 ・・ ・絶縁体、フ・・・濱、8・・・平坦御峡、し・ · · Æ ē ,

代理人 并理士 廚 井 大 和







1:リードフレーム 1b:インナーリード(外部引出用端子) 2:半導体チップ 4:ポンディングパッド

5:ボンディングワイヤ 6:絶球体 7:漢

持開平4-155854(8)

